



用途介绍： 机器通过6个环形均布的工位放置待光刻硅片，使硅片自动进入指定曝光位置，用冷光源双面曝光。采用自行曝光方式，减少对硅片的沾污和损伤，一次曝光、二次曝光均为一入独立操作。一次曝光产能为360片/小时、二次曝光产能300片/小时，节省人工，提高效率。

名称	参数
型号	18FL 自动光刻机
产能	每个工位 10~15 S 左右，根据需要可调整
控制系统	PLC+HMI
数码显微镜	2 台
液晶显示屏	2 台
电源	AC220V 50HZ
压缩空气	0.7mpa
真空泵	根据客户需要是否安装
外观尺寸长*宽*高	90*90*147cm

网址：<http://www.gmfsld.com>

自动光刻机